

USPTO 長官 汪洋・中国国務院副総理等と面談

2015年6月10日

JETRONY 知財部

今村、丸岡

米国特許商標庁 (USPTO) の Michelle K. Lee 長官は、5月末に実施した中国訪問について公式発表した。要旨は以下の通り。

長官一行は5月25日から27日にかけて中国を訪問し、①汪洋・国務院副総理¹ (中国共産党第十八期中央政治局委員)、ならびに、②申長雨・中国知識産権局 (SIPO) 局長²、③童道馳・商務部 (MOFCOM) 部長助理³、④劉俊臣・国家工商行政管理総局 (SAIC) 副局長⁴、⑤全国人民代表大会 (NPC)⁵ 及び⑥最高人民法院 (SPC)⁶ の幹部職員と会談した。

USPTO 長官によれば、会談の中で汪洋副総理は「中国はイノベーションに基づく経済成長を目指しており、もう他国で発明された製品を製造するだけの段階は脱することが出来た。つまり、知的財産権の改善と保護強化は米国だけでなく中国にとっても重要である。」と述べ、同国における知的財産の価値に対する認識が高まっている事を強調した。

一方で、米国訪問団は「中国が、知的財産法の全分野 (特許、商標、著作権、営業秘密等) のエンフォースメントを改善し、また企業のライセンス供与を強要せず、かつ契約形態を束縛しない、市場先導型の環境を創出することに協力を惜しまない」と申し出るとともに、中国で最近設立された知的財産裁判所に関して助言を与え、さらに、営業秘密関連法のエンフォースメント強化、著作権および商標の保護強化などを提言した。

発表の最後では、今年後半に開催される米中合同商業貿易委員会 (JCCT)⁷ においても、知的財産セッションの共同議長として保護の問題を取り上げ、引き続き中国への影響を持ち続けていく旨コメントしている。

以上

¹ 汪洋副総理との面談写真: <https://twitter.com/uspto/status/603215033162702848>

² SIPO 訪問写真: <https://twitter.com/uspto/status/603561437957599232>

³ 商務部訪問写真: <https://twitter.com/uspto/status/603621826019852288>

⁴ 工商総局訪問写真: <https://twitter.com/uspto/status/603636891792056320>

⁵ 全人代訪問写真: <https://twitter.com/uspto/status/603606647651606530>

⁶ 最高人民法院訪問写真: <https://twitter.com/uspto/status/603977199448915968>

⁷ 米中間の通商問題を議論する年1回開催の閣僚級会合。米国側は通商問題の特定・解決並びに通商機会の拡大の場として利用。1983年に設置され2004年から閣僚級に格上げされている。米国側は USTR 代表と商務長官が、中国側は国務院副総理が参加する。